課題番号 :F-17-OS-0049

利用形態 :機器利用

利用課題名(日本語) :新規ナノモールドの開発

Program Title (English) : The development of new nano-pattern mold

利用者名(日本語) : <u>佐藤数行 ^{1,2)}</u>, 大向吉景 ^{1,2)}, 大島明博 ²⁾
Username (English) : <u>K. Satoh ^{1,2)}</u>, Y.Omukai ^{1,2)}, A.Oshima²⁾

所属名(日本語) :1)ダイキン工業(株),2)大阪大学工学研究科

Affiliation (English) : DAIKIN INDUSTRY, Graduate School of Engineerring, Osaka University

1. 概要(Summary)

オレフィン系ポリマーである透明樹脂(COP)に、フッ素系モノマーを導入することで、素材に離形性付与を行った。昨年度までに作製したNiモールドを使って、合成した機能化COP樹脂の熱ナノインプリント転写を実施した。

2. 実験 (Experimental)

【利用した主な装置】

ナノインプリント装置など

【実験方法】

電子線グラフト重合法を使って、COP に対して、フッ素 化ステアリルアクリレートや C6 オレフィンなどのモノマーを 付与することで、離形性を付与し、フッ素元素の COP へ の導入状態を FT-IR、FT-ラマン顕微鏡および XPS で観 察した。昨年度までに作製した Ni モールドを用い、さらに 熱インプリントを行い、得られた転写体を SEM 観察した。

3. 結果と考察(Results and Discussion)

フッ素元素の COP への導入状態を FT-IR、FT-ラマン顕微鏡および XPS で観察した。

Fig. 1 は、C6 オレフィンを電子線照射によるシーケンシャルグラフト法により COP にグラフト重合させた試料の FT-IR スペクトルならびに撥水性を評価したものである。IR から CF の伸縮信号が検出され、同様に XPS でもフッ素原子が導入されていることが確認できた。また、撥水性は PTFE と同等の 104° を示した。

昨年度までに作製した Ni モールドを用いて、220℃での熱ナノインプリントを行った。 転写体の SEM 写真を Fig. 2 に示す。 Ni モールドの転写体として230nmのモスアイ構造が得られていることがわかる。本素材は、厚さ500μmで i 線の光透過率が70%を維持しており、UV ナノインプリント用の離型剤フリーのモールドとしての応用が期待できる。

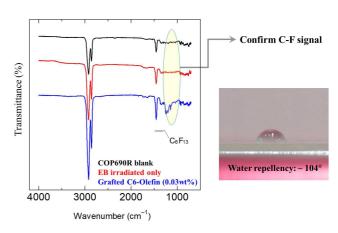


Fig. 1 FT-IR spectra of C6-olefin grafted COP and water repellency.

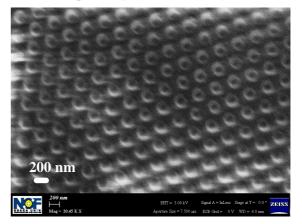


Fig. 2 SEM image of imprinted C6-olefin grafted COP

<u>4. その他・特記事項 (Others)</u>

微細加工 PF の柏倉先生にご協力いただきました。

5. 論文・学会発表 (Publication/Presentation) なし

6. 関連特許(Patent)

特開 2017-160330 (公開日 2017.9.14) W02018/139567 (国際公開日 2018.08.02)